

CVD 蓝宝石基底单层二硫化钼连续 薄膜

中文名称： CVD 蓝宝石基底单层二硫化钼连续薄膜

英文名称： monolayer continuous film of MoS₂ on sapphire substrate

货 号： ML1091

CAS 号： 1317-33-5

包 装： 1 盒

保质期： 6 月常温干燥避光

性 质

形 态： 薄膜

参 数

MoS₂ 薄膜尺寸: 8 mm*8 mm

厚 度: 0.6~0.8 nm

基 底: 蓝宝石

应 用: 酶联生物最新推出 CVD 法制备的单层二硫化钼连续薄膜，相比较锂插层制备的单层二硫化钼，该产品具有缺陷少，层数可控，优异的光学性质，是研究层数和荧光效应和制备器件的优异材料，欢迎咨询。